PAT-NO:

JP361269319A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61269319 A

TITLE:

METHOD AND EQUIPMENT FOR MANUFACTURING

SEMICONDUCTOR

DEVICE

PUBN-DATE:

November 28, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TANIMOTO, MICHIO OKAMOTO, MICHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP60110359

APPL-DATE:

May 24, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 257/E21.506

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent short-circuit accident by a method wherein, after a

bonding wire is spread between a semiconductor element chip and a

insulative material is injected from a nozzle to the bonding wire so as to **coat** 

it.

CONSTITUTION: After a wire 5 is bonded between a semiconductor element chip

2 and an inner lead 4 with a wire bonder 11, a semiconductor body 6 is made

upside-down with regard to its up and down directions in a buffer and transferred to a production device with shoot 14. Then, as in the case of an

air gun, polyimide resin in a mist-state is injected from a nozzle 18a to a

 $\underline{\text{bonding wire}}$  5. The injected polyimide resin is applied on the wire 5 and

solidified with the heating in the baking section following that.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

#### 19 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭61-269319

(5) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和61年(1986)11月28日

H 01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

9発明の名称

半導体装置の製造方法および製造装置

頤 昭60-110359 创特

願 昭60(1985)5月24日 砂出

69発 明 者

道夫

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂発 明 者

岡本

道夫

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

株式会社日立製作所 ⑪出 願 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 勝男 砂代 理 人

外1名

発明の名称

半導体装置の製造方法および 製造装置

### 特許請求の範囲

- 1. ベース上に固着した半導体素子チップと、外 部導出用リードとをポンディングワイヤで接続し てなる半導体装置の製造に際し、前配半導体素子 チップとリードとの間にポンディングワイヤを張 設した後、絶縁性材料をこのポンディングワイヤ に向けてノズルから噴出して被着せしめ、前記ワ イヤをこの絶縁性材料で被覆することを特徴とす る半導体装置の製造方法。
- 2. 半導体素子チップの裏面側から絶縁性材料を 噴出させ、張設したボンディングワイヤのループ 形状をその噴出圧力で整形してなる特許請求の範 囲第1項記載の半導体装置の製造方法。
- 3. ノズルを半導体素子チップの周囲に沿って移 動させながら全てのポンディングワイヤに対して 絶縁性材料を噴出させてなる特許請求の範囲第1 項又は第2項記載の半導体装置の製造方法。

- 4. 絶縁性材料は、ポリイミド樹脂やシリコン系 ゴム等の粘性を有しかつ固化し得る材料である特 許請求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載 の半導体装置の製造方法。
- 5. ベース上に固着された半導体素子チップと、 外部導出用リードとの間にポンディングワイヤを 張設した半導体構体を支持する支持体と、前記半 導体構体に向けられて前配支持体に対して相対移 動可能なノズルと、このノズルを少なくとも前記 半導体素子チップの周囲に沿って移動させる駆動 手段と、前記ノズルから絶縁性材料を噴出させ得 る絶縁性材料供給手段とを備えることを特徴とす る半導体装置の製造装置。
- 6. 駆動手段は平面 X Y 方向の任意位置に移動可 能なXYテーブル機構からなる特許請求の範囲第 5 項配載の半導体装置の製造装置。
- 7. ノズルは半導体構体の裏面側に位置され、ボ ンディングワイヤのループ突出方向に絶縁性材料 を噴出し得るよう構成してなる特許請求の範囲第 5 項記載の半導体装置の製造装置。

"你知道,只可要把艾爾斯表別的都在自分之。"

8. 駆動手段および絶縁性材料供給手段には、半 導体構体の種類に応じてノズル移動位置およびノ ズルからの絶縁性材料噴出量、噴出圧力および噴 出タイミング等を制御し得るような制御部を付設 してなる特許請求の範囲第1項乃至第7項のいず れかに記載の半導体装置の製造装置。

#### 発明の詳細な説明

#### (技術分野)

本発明は半導体素子チップと、外部導出用リードとを金属細線からなるポンディングワイヤを用いて接続してなる半導体装置に関し、特にこのポンディングワイヤのループ形状不良が原因とされる半導体装置の信頼性低下を防止することができる半導体装置の製造方法およびその製造装置に関するものである。

#### (背景技術)

半導体装置に内装される半導体素子チップと、 これを外部に接続する外部導出用リードとを電気 的に接続するために、半導体素子チップのポンディングパッドと外部導出リードのインナリードと

5の本数が増大されてくると、ワイヤ隣接寸法が 做小化され、相互短絡の発生も著しいものになる。 またワイヤ本数が増大されるとその張設箇所も制 約され、ワイヤ 5 の長さが必然的に長くなってル ープ形状の変形度合も高くなり、前述のような短 絡事故が生じる頻度も増大する。

このため、これまでのこの種の半導体装置では ボンディングワイヤの短絡が原因とされる素子の 電気的な不良が発生する頻度が著しく、信頼性の 高い半導体装置を製造する障害になっている。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、ボンディングワイヤのループ 形状の変形が原因とされる短絡事故の発生を未然 に防止して信頼性の高い半導体装置を得ることの できる半導体装置の製造方法を提供することにあ る。

また、本発明の他の目的は、ポンディングワイヤのループ形状を良好に保って短絡を更に確実に防止することのできる半導体装置の製造方法を提供することにある。

を金属細線からなるボンディングワイヤで接続する構造が用いられる。例えば、第 5 図に示す例では、ベースとしてのリードフレーム 1 上に半導体素子チップ 2 を固着し、この半導体素子チップ 2 のボンディングパッド 3 と、前記リードフレーム 1 のインナリード 4 とをループ状に 張設したボンディングワイヤ 5 によって接続している。このボンディングワイヤ 5 の張設には所謂ワイヤボンダ装置を用いることはいうまでもない。

ところで、ボンディングワイヤ 5 は数十μm程度の極めて細い径寸法のワイヤからなるため時の関性は比較的に低く、ワイヤボンディング時あるいはその後の樹脂材によるモールドバッケージのがまれたボンディングワイヤのループ形状が変形され易くなり、、隣接するボンディングワイヤ 5 がリードフレーム 1 ののボンディングワイヤ 5 がリードフレーム 1 ののボンディングワイヤ 5 がリードフレーム 1 ののボンディングワイヤ 5 がリードフレーム 1 の不 2 合か生じることがある。特に、近年のように半導体素子の高集積化に伴ってボンディングワイヤ

更に、本発明は前記半導体装置の製造方法を実施するための半導体装置の製造装置を提供することにある。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

#### (発明の概要)

すなわち、ボンディングワイヤの張設を行った 後に、ボンディングワイヤに対して絶縁性材料を ノズルから噴出させてボンディングワイヤに被着 させ、この絶縁性材料でボンディングワイヤを被 覆することにより、ボンディングワイヤ相互間は もとより、ボンディングワイヤとチップ、リード フレーム等との間の短絡を防止した半導体装置を 製造することができる。

また、絶縁性材料をボンディングワイヤのループの突出方向に向けて噴出することにより、ワイ

ヤループ形状を良好に整形することもできる。

一方、チップ、リードフレーム、ボンディング ワイヤ等からなる半導体構体に対して、相対移動 可能なノズルを設け、このノズルからボンディン グワイヤに向けて絶縁性材料を噴出し得るように 製造装置を構成することにより、前記製造方法を 容易に実施でき、ボンディングワイヤにおける短 絡を確実に防止した半導体装置を製造できる。

#### (実施例)

第1図乃至第4図は本発明の一実施例を示して おり、先ず製造装置について説明し、次にその作 用と共に製造方法を説明する。

第1図に示すように、本実施例の製造装置10はワイヤボンダ11の下流位置にこれと一体的に構成している。すなわち、ワイヤボンダ11は周知のようにボンディングステージ位置にボンディングアーム12を配置しており、シュート13を移動されてきた半導体構体6に対してワイヤボンディング動作を行い、リードフレーム1上に固着した半導体素子チップ2のボンディングパッド3

通するチューブ19を接続し、このチューブ19 には流量制御弁20、開閉弁21を介して圧縮ポ ンプ22を接続する一方、チューブ19のノズル 直後位置には混入部23を介装し、チュープ24 を通して絶縁性材料源25に接続している。この 絶縁性材料源25には、粘性を有する一方で乾燥 されたときに固化するポリイミド樹脂やシリコン 系ゴム等の絶縁性材料が貯えられている。このノ ズル構成によれば、圧縮ポンプ22からチューブ 19内に供給される圧縮空気は混入部23におい て絶縁性材料源25からの絶縁性材料が混入され、 この絶縁性材料を露状にしてノズル18のノズル 口18aから噴出することができる。なお、流量 制御弁20の制御によって空気流量を制御すれば 噴出される絶縁性材料の噴出量を調整でき、開閉 弁21の制御で噴出動作を停止できる。

ここで、前記送り機構15、 X Y テーブル16、 流量制御弁20、開閉弁21、圧縮ポンプ22等 は中央制御部26に接続され、この中央制御部2 6に入力されるデータ、例えば半導体構体6の品 とインナリード4との間にポンディングワイヤ 5 を接続する(第 5 図参照)。前記ワイヤボング 1 1 の直下流にはバッファ部 1 3 を配置しており、ワイヤボンディングされた半導体構体 6 を一時ストックし、かつここで半導体構体 6 の上下方向を 逆転させる。

本発明に係る製造装置は、第2図に併せて示すように、上下方向が逆にされた前記半導体構体6をバッファ部13から案内させるシュート14を有しており、シュート14に付設した送り機構15によって半導体構体6を連続またはステット14に移動させることができる。また、シュート14にその先端を突出させたアーム17の先端にはノズル18を取者しており、前記XYテーブ端にはノズル18を取者しており、前記XYテーブ端にはノズル18を取者しており、前記XYテーブル16の動作に伴ってノズル18の平面位置、換目対位置を変化させる。

前記ノズル18には下端のノズル口18aに連

種データ等に基づいて夫々制御されるようになっている。また、第1図のように、前記シェート14の下側には絶縁性材料受け27を配置し、またシュート14の下流位置には前記絶縁性材料をベーク処理して固化するためのベーク部28を配置している。

次に、以上の構成になる本発明装置を用いた製造方法を説明する。

ワイヤボンダ11によって半導体素子チップ2とインナリード4との間にワイヤ5をボンディングした後、半導体構体6はバッファ13において上下方向を逆向きとされ、シュート14によって製造装置10にまで移動されてくる。このとき、半導体構体6の送り量は、中央制御部26に入力された品種データ等により制御される送り機構15によって所定量に設定される。

半導体構体 6 が所定位置に設定されると、 X Y テーブル 1 6 が動作してノズル 1 8 を初期位置に 設定する、この位置は、第 3 図の A に示すように 複数本のポンディングワイヤ 5 の選択された 1 本

このようにして、噴出されたポリイミド樹脂は、 第4図に符号7で示すようにポンディングワイヤ 5に被着され、続くペーク部28において加熱処 理されることによって固化される。このため、ポ ンディングワイヤ5はポリイミド樹脂膜7によっ また、前記ポリイミド樹脂の噴出時には、噴出 圧力がポンディングワイヤ 5 に作用してこれに下 方への力を及ぼすので、ポンディングワイヤ 5 は 強制的に下方に突の状態にされることになる。こ のため、ワイヤポンディング直後のポンディング ワイヤ 5 のループ形状が崩れているような場合に もループ形状が良好に修正され、ループ形状が れが原因とされる短絡をも 防止できる。また、 の修正により、既にポンディングワイヤが短絡状

て被覆された導線とされ、隣接するポンディング

ワイヤ相互の短絡やポンディングワイヤとチップ、

リードフレーム等との短絡を防止することができ

なお、半導体構体 6 は送り機構 1 5 によって連続またはステップ的に移動され、多連リードフレームの場合には連設された各半導体構体が順序的に処理される。このとき、中央制御部 2 6 内の品

態にあってもこれを解消することができるので、

短絡箇所に絶縁性材料が被着出来ない等の不具合

が発生することもない。

種データにより、送り機構15による半導体構体の移動量あるいはノズル18から噴出されるポリイミド樹脂の量、噴出タイミングさらに噴出圧力等が制御され、種々の品種の半導体装置に夫々好適な被着を行うことができる。余剰のポリイミド樹脂は受け27に溜められ、後廃棄される。

#### (効果)

- (1) ポンディングワイヤに対して絶縁性材料を 噴出してこれを被着させ、この絶縁性材料によっ でポンディングワイヤを被覆しているので、ポン ディングワイヤ相互間およびポンディングワイヤ とチップ、リードフレーム等との短絡を防止した 半導体装置を製造することができ、半導体装置の 信額性を向上することができる。
- (2) 絶縁性材料を噴出するノズルを半導体素子 チップの周囲に沿って移動させているので、全て のポンディングワイヤに対する絶縁性材料の被着 を容易にかつ迅速に行うことができる。
- (3) 半導体素子チップの裏面側からノズルによる絶縁性材料の噴出を行っているので、ワイヤル

ープ形状不良を噴出圧力によって修正することが でき、ワイヤへの絶縁性材料の被着を一層良好に 行うことができる。

- (4) ポンディングワイヤにのみ絶縁性材料を被着した場合、半導体索子チップやリード上にも絶縁性材料を被着する場合よりも、高信頼性のデバイス構造となる場合がある。
- (5) 半導体構体に対向配置したノズルと、この ノズルを半導体構体に沿って移動可能な駆動手段 と、このノズルに絶縁性材料を供給する手段とを 備えることにより、ボンディングワイヤの全てに 対する絶縁性材料の噴出およびその被着を自動的 に行うことができ、ボンディングワイヤの短絡防 止を容易に施すことができる。
- (6)ノズルを半導体素子チップの裏面側に配置しているので、そのままの状態で絶縁性材料の噴出圧力によってポンディングワイヤのループ形状を良好な形状に修正でき、これによりポンディングワイヤへの絶縁性材料の被着を確実に行うことができる。

#### 特開昭 61-269319 (5)

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施 例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも ない。

たとえば、半導体構体は半導体素子チップを上方に向けた姿勢でシュート上を移動させる一方、ノズルはシュートの下側に位置させ、上方に向かって絶縁性材料を噴出させるようにしてもよい。この場合には、ワイヤボンダ11との間に設けたバッファ部13を省略することができる。また、絶縁性材料の供給手段には流量制御弁や開閉弁を特に設けることなく、圧縮ポンプ22の制御のみで同様の調整を行うようにしてもよい。

更に、ノズルは複数個設けてもよく、噴出効率 を高めて処理時間の短縮を図ることもできる。

また、絶縁性材料は前述のようにシリコン系ゴムでもよく、ベークによって固化する材料で、しかも半導体素子に悪影響を与えないものであれば他の材料であってもよい。この場合、耐水性に優

れていれば更に良好である。

#### (利用分野)

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるリードフレーム上に半導体素子チップを搭載した構成の半導体装置の製造に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、素子チップと外部導出リードとをポンディングワイヤで接続する構成の半導体装置の製造の全てに適用できる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の製造装置を概念的に示す平面 図、

第2回は本発明の製造装置の要部概略構成を示す立面図、

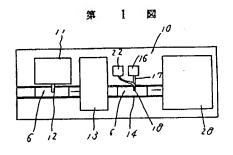
第3図は絶縁性材料の噴出方法を説明するため の半導体構体の要部の平面図、

第4図はポンディングワイヤの一部の拡大側面 図、

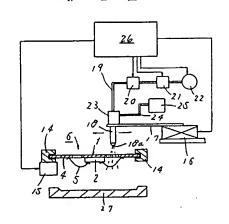
第5図はこれまでの半導体装置における不具合

を説明するための縦断面図である。

1 … リードフレーム、2 … 半導体素子チップ、3 … ボンディングパッド、4 … インナリード、5 … ボンディングワイヤ、6 … 半導体構体、7 … 絶縁性材料膜、10 … 製造装置、11 … ワイヤボンダ、13 … バッファ邮、14 … シュート、15 … 送り機構、16 … X Y テーブル、18 … ノズル、19 … チューブ、20 … 波量制御弁、21 … 開閉弁、22 … 圧縮ポンプ、23 … 混入部、25 … 絶縁性材料源、26 … 中央制御部、27 … 受け、28 … ベーク部。



第 2 図



代理人 弁理士



小川

# 特開昭 61-269319 (6)

